CrB, CrB₂, Cr₂N, CrSi₂セラミックスのホットプレス焼結 とその機械的・電気的特性

堀口勝三*1·森山実*2

Hot-pressing of CrB,CrB₂,Cr₂N,CrSi₂ ceramics and its mechanical and electrical properties

HORIGUCHI Katsumi and MORIYAMA Minoru

In order to investigate the mechanical and electrical properties of CrB, CrB₂, Cr₂N, and CrSi₂ of Cr-based ceramics with good oxidation resistance, hot press (HP) sintering was performed under the condition of pressure of 28.2 MPa for 3.6 ks at a temperature of 85% of the melting point [$^{\circ}$ C] in a Ar atmosphere using each pure powder.

As a result, $CrSi_2$ has good mechanical properties as a whole, with a flexural strength of 343 MPa, a fracture toughness value of 3.44 MPa·m^{1/2}, and a surface roughness (Ra) of 70.0 nm. On the other hand, as for the electrical characteristics, CrB_2 had a high electrical conductivity of 2.44 MS/m, and $CrSi_2$ had a low one of 0.072 MS/m. The oxidation temperature of these ceramics is 1000°C or higher. Therefore, Cr-based ceramics are suitable for materials in fields where oxidation resistance is required.

キーワード: CrB, CrB2, Cr2N, CrSi2, Mechanical properties

1. 緒 言

Cr 系各種セラミックスは、比較的良好な機械的特性と導電性を有しているが、何よりも非酸化物系セラ ミックス中ではもっとも耐酸化性に優れていること が特徴である¹⁾.本研究では Cr 系セラミックスとし て硼化物系の CrB, CrB₂,窒化物系の Cr₂N, 珪化物 系の CrSi₂を対象としてホットプレス焼結を行い、機 械的および電気的特性を調べ、評価を行った.

近年,これらの Cr 系セラミックスは、様々な特徴 と用途を持つため注目されている. CrB, CrB2^{2),3}は 耐焼付性に優れているため、耐火材などに多用されて いる.特に CrB2は、酸化温度、熱伝導率、硬度、導 電性が高く、TiB2よりも耐食性が良好であるため、高 温構造セラミックス材料、および、工具やダイスの硬 質コーティング材料として注目されている. Cr2N⁴⁾ は耐磨耗性,耐食性に優れ,機械部品,金型,半導体 部品,自動車部品,AV機器部品などのコーティング に使用されている.広く使われている TiN コーティ ングと比較して,低摩擦係数で破壊靭性値が高い.ま た,CrSi2⁵は導電性や熱伝導性は低いが,耐熱性に優 れているため,エンジン,ジェット,工具などの耐熱 コーティング材料として使用されている.単独成分よ りも多成分化(固溶体化)やナノ構造を制御して,硬度, 衝撃強度,耐食性,耐摩耗性を改善していることが多 い.

しかし,これらセラミックスの機械的および電気的 特性はデータの蓄積が少なく,明らかになっていない 特性も多い.したがって,これらの純粉末を用いてホ ットプレス(HP)法により単味の焼結体を作製し,機 械的・電気的特性を評価した.

なお、この他に、実際には炭化物系の Cr₃C₂も焼結 したが、ホットプレス焼結後、試料を取り出すと、焼 成体にひび割れが何ヶ所も発生し、試験片の切り出し ができなかったので、本報告からは除外する.

^{*1} 工学科機械ロボティクス系教授

^{*2} 長野工業高等専門学校名誉教授 原稿受付 2022 年 5 月 20 日

2. 試料作製と特性測定

2-1 試料作製

Cr 系各種セラミックス原料粉末は,日本新金属㈱ 製を用いた.表1に,原料粉末の組成,粉末平均粒径, 主要元素原子数組成比,および,製品ロット番号を示 す.

先ず, ナイロン製ボールミルポットにナイロンボー ル, エタノール, Cr 系純粉末(1 種類)を入れ, ボール・ ミル装置を用いて 24h 混合・粉砕し, スラリーを作製 した. このとき, 不純物の混入を避けるため, 焼結助 剤およびバインダは添加していない. スラリーをバッ トに流し, 約1週間自然乾燥させた後, 乳鉢に移し, 細かく粉砕した. ふるいを通し, 直径 70~100µm 程 度の顆粒を得た.

表2に、Cr系各粉末のホットプレス条件を示す. 電子天秤を用いて、顆粒粉末充填量1回分を計量し、 直接内径42.1mmの黒鉛製ホットプレス型に詰め、 抵抗発熱式ホットプレス電気炉(富士電波工業製ハイ マルチ 5000)を用いて、高純度Ar雰囲気中、表2に 示すホットプレス(HP)焼結温度で3.6ks間、HP 圧 28.2MPaの条件でHP焼結を行った。HP 温度は、融 点[℃]の85%の温度に一律に設定した、焼結終了後、 JIS 曲げ試験片およびヤング率測定用試験片をダイ

表1 原料粉末(日本新金属㈱製の組成と平均粒径

	CrB	CrB_2	$\mathrm{Cr}_2\mathrm{N}$	$CrSi_2$
Cr [mass%]	82.27	68.02	88.68	47.86
B [mass%]	16.86	30.38	-	-
C [mass%]	0.2	0.19	0.01	0.01
N [mass%]	0.04	0.23	10.45	-
O [mass%]	0.63	1.18	0.68	0.66
Si [mass%]	-	-	-	51.33
Fe [mass%]	-	-	0.18	0.14
原子組成比	B/Cr 0.99	B/Cr 2.15	N/Cr 0.44	Si/Cr 1.99
平均粒径	2.00	1.48	5.82	3.30
Lot.No.	32303	32302	49306	86402

表2 Cr系各粉末のホットプレス(HP)条件

	CrB	CrB_2	Cr_2N	$CrSi_2$	
理論密度[kg/m ³]	6110	5600	6510	4978	
封料サイブ	円板形状 φ42.1×7.2 t [mm]				
「「「「」」	10017 [mm ³]				
顆粒粉末充填量[g]	61.21	56.10	65.22	49.87	
HP 焼結					
温度[℃]	1785	1870	1450	1250	
時間[ks]	3.6	3.6	3.6	3.6	
HP 圧[MPa]	28.2	28.2	28.2	28.2	
雰囲気	Ar	Ar	Ar	Ar	
融点[℃]	2100	2200	1700	1475	

ヤモンドカッター式切断機で切り出し,切り出した試 験片について,表面をダイヤモンドスラリーによりポ リッシングした.

2-2 特性測定

嵩密度は、ピクノメータ法^Θにより 50ml の比重瓶を 用いて測定した.空の比重びんの質量(W₁),比重び んと試料の質量(W₂),比重びんに試料を入れ、さら に水を満たした質量(W₃),比重びんに水のみを満た した質量(W₄)を、電子天秤を用いて測定した.また このときの水温も記録した.これらの測定値から次の 式を用いて密度ρを求めた.

ρ

$$=\frac{(W_2 - W_1)S}{(W_4 - W_1) - (W_3 - W_2)} \qquad [kg/m^3]$$
(1)

ここで、S は水の密度 [kg/m³] であり、測定時の水 温にから求まる.

相対密度は、表2に示す各 Cr 系セラミックスの理論密度(X 線密度) っに対する焼結試料の嵩密度の割合で示した.

硬度は, 試験印加荷重 Pを 9.8N(圧子質量 1kgf)とし てビッカース硬さを測定した. 圧痕の対角線長さ dよ り(2)式を用いてビッカース硬さ(Hv)を算出した.

$$H_V = \frac{P}{S}$$
1.8544P

 $=\frac{1.03441}{d^2}$

(2)

ここで, *H*v: ビッカース硬さ[Pa], *P*:試験荷重[N], *S*: 圧痕の表面積[m²], *d*: 圧痕の対角線の長さの平 均[m]である.

[Pa]

抗折強度(曲げ強度)はJISR 1601の規格に沿って 3点曲げ強度の測定を行った.スパン長は17.9mm と して曲げ破断荷重を測定し,抗折強度を(3)式より求 めた.なお,試験片は幅4mm×厚さ3mm,試験機の クロスヘッドの送り速度は0.5mm/min とした.

 σ_{b3}

 $=\frac{3PL}{2wt^2}$ [Pa]

ここで, *o*_{b3}: 抗折強度(3 点曲げ強度) [Pa], *P*: 試 験片が破断したときの最大荷重[N], *L*:下部支点間距 離[m], *w*: 試験片の幅[m], *t*: 試験片の高さ[m]で ある.

破壊靭性は、SENB (Single Edge Notched Beam) 法⁸⁾を用いて、応力拡大係数 Kic の値を求めた.曲げ 試験片の中央に幅 0.15mm のダイヤモンドカッター を用いてスリット(溝)を入れ、3 点曲げ試験をおこな った.抗折試験と同様に試験片が破壊するまでの最大 荷重を測定し、(4)式を用いて破壊靭性を求めた.

$$K_{IC} = \frac{3PL\sqrt{A}}{2wt^2}Y \qquad [Pa + m^{1/2}] \qquad (4)$$

ここで, *K*₁c:破壊靭性 [Pa・m^{1/2}], *P*:試験片が 破壊したときの最大荷重[N], *w*:試験片の幅[m], *t*: 試験片の高さ[m], *L*:下部支点間距離[m](14.97mm), *A*:試験片のスリットの深さ[m], *Y*: *A*/*t*比率に依存 する係数(本実験条件の場合 1.7935)である.

電気伝導度(抵抗率の逆数)のは、4端子法(電圧降下法)⁹⁾ を用いて(5)式より求めた。

$$\sigma = \frac{l \cdot I}{S \cdot V}$$

[S

/m]

(5)

ただし, 1は電圧端子間距離 [m](17.0mm), 1は電流端子 に直列に接続した直流電流計の読み[A], S は試料断面積 [m²], Vは電圧端子間に並列に接続した直流電圧計の読み [V]である.

表面の組織は、試料を砕き、走査型電子顕微鏡(SEM)を 用いて試料破面を観察した.

3. 結果と考察

3-1 密度

図1に、焼結した各種 Cr 系セラミックスの理論 密度、嵩密度(質量/体積)および相対密度を示す. CrSi₂は、理論密度が約 4980kg/m³で、この中では もっとも軽量なセラミックスである.しかし、汎用 エンジニアリングセラミックスとして使用されてい る Al₂O₃(密度値 3950kg/m³)や SiC(3210 kg/m³)と比 較するとやや重い部類のセラミックスに入る.作製 した焼結体の相対密度は、CrSi₂が 98.2%で最も高 く、2番目は CrB の 97.0%、3番目は Cr₂N の 94.0%、4番目は CrB₂の 92.6%であった.いずれも 92%以上あり、ホットプレス法により高密度化は可 能と言える.

3-2 抗折強度,硬度,破壊靭性,表面粗さ

図2に抗折強度(曲げ強度),図3にビッカース硬度, 図4に破壊靭性値 Kic,図5に表面粗さを,機械的特 性の代表として示す.

抗折強度は、 $CrSi_2$ が 343MPa で最も高く、続いて CrB₂の 249MPa、 Cr_2N の 244MPa であった. CrB は、相対密度が 97.02%と高い値であるにもかかわら ず 36.5MPa であり、極端に小さい値であった. 微小 なひび割れが存在する、あるいは、焼結後に引張の残 留応力があるなど特殊な原因があると思われるが、現 段階では特定できていない. 硬度は、CrBが 15.6GPa、CrB2が 15.1GPa、Cr2N が 12.7GPa、CrSi2 が 10.8GPa であり、いずれも 10GPa 以上であった.特に B 系セラミックスの硬度 が高かった.

SENB 法により求めた破壊靭性値 *K*_{IC}は, CrSi₂が 3.44, Cr₂N が 3.14, CrB₂が 3.06, CrB が 1.49MPa⁻ m^{1/2}を示した. *K*_{IC}は,抗折強度と似た傾向があった. これらの値は,構造セラミックスとして代表的な SiC



図1 Cr 系各種セラミックス焼結体の理論密度, 嵩密度お よび相対密度









Cr2N

CrSi2

CrB2

図4 破壊靭性値 KIC

CrB



図5 表面粗さ(平均粗さ Ra)



図6 電気伝導度の変化

セラミックスの Kic 値約 3.8¹⁰と比較して僅か低い値 であるが、実用的には十分な靭性を保持している.

表面粗さは、実用上大切なファクターで商品価値も 左右されることも多い.表面粗さは、小さい順に、 CrSi₂, Cr₂N, CrB, CrB₂の順であり、それぞれ、69.8、 78.5、95.3、95.3nm である. 良好なサブミクロン単 位の表面粗さが得られた.

3-3 電気伝導度

図5に、電気伝導度を示す.電気伝導度は、CrB2が

2.44, CrB が 1.30, Cr₂N は 1.11 MS/m であった.
B系が高い値を示したが,それでも純銅の電気伝導度
59.6MS/mの 5%以下である.一方, CrSi₂の電気伝導
度は小さく, 0.072MS/m であった.

3-4 特性のまとめ

以上をまとめると, 機械的特性が全体的に良好なの は $CrSi_2$ で,曲げ強度,破壊靭性値,表面粗さ値が良 好である.一方,電気的特性として電気伝導度が高い のは CrB_2 である.耐酸化性は,文献値によると,Cr系セラミックスは最も良好な系であり,特に CrB_2 と $CrSi_2$ は,酸化開始温度が 1000[°]C以上である¹⁾.従っ て, Cr系セラミックスの用途として,高温の過酷な









図7 Cr 系各種セラミックスの SEM 組織 (a) CrB, (b) CrB₂, (c) Cr₂N, (d) CrSi₂

環境や耐酸化性が必要な環境において,機械的強度, または,導電性が必要とされる分野のバルク材やコー ティング材に適している.

3-5 SEM 組織観察

図7に、各 Cr 系試料の破面を走査型電子顕微鏡 (SEM)により観察した組織を示す.(a) は CrB,(b) は CrB2,(c)は Cr2N,(d)は CrSi2である.(a) の CrB に は,結晶粒界に沿って比較的大きな割れが発生してお り,この割れが抗折強度の低下と結びついていると思 われる.この割れがいつの時点で発生したか,明らか にする必要がある.また,気孔が少し散見される.(b) の CrB2 にも,CrB と同様に粒界に割れが生じている が,抗折強度は 249MPa 程ある.また,気孔も観察 される.(c) の Cr2N は,相対密度が 94.0%と測定さ れたが,組織上は緻密な焼結状態であり,気孔量も僅 かである.(d)の CrSi2 では全体的に緻密な組織であ り,結晶粒がかなり細かい.焼結温度では,結晶粒の 成長が進まなかったと推定される.また,一部に,気 孔が観察される.

4.総括

耐酸化性の良好な Cr 系セラミックスの CrB, CrB₂, Cr₂N, CrSi₂の機械的および電気的特性を調 べるため,純粉末を用いて,高純度 Ar 雰囲気中, 融点[℃]の 85%の温度で 3.6ks 間,圧力 28.2MPa の 条件でホットプレス(HP)焼結を行った.

その結果,機械的特性が全体的に良好なのは CrSi₂ で,曲げ強度 343MPa,破壊靭性値 3.44MPa·m^{1/2}, 表面粗さ 70.0nm で良好である.一方,電気的特性と して電気伝導度が高いのは CrB₂ の 2.44MS/m であ り,低いのは, CrSi₂ の 0.072MS/m であった.これ らセラミックス酸化開始温度は 1000℃以上である. 従って, Cr 系セラミックスの用途として,高温の過 酷な環境や耐酸化性が必要な環境において,機械的強 度,または,導電性が必要とされる分野の素材に適し ている.

参考文献

- 1)日本新金属㈱編:化合物の特性 酸化開始温度. 日本新金属㈱技術試料, pp.1-2(2022.3)
- 2) Megan M. Dorri, Jimmy Thörnberg, Niklas Hellgren, Justinas Palisaitis, Andrejs Petruhins, Fedor F. Klimashin, Lars Hultman, Ivan Petrov, Per O.A. Persson, Johanna Rosen: "Synthesis and characterization of CrB₂ thin films grown by DC magnetron sputtering", Scripta Materialia, Vol.200, No.113915(2021)
- 3) Vidyanagar Reddy, J.K. Sonber, K. Sairam, T.S.R.Ch. Murthy, Shankar Kumar, G.V.S. Nageswara Rao, T.Srinivasa Rao, J.K. Chakravartty: "Densification and mechanical properties of CrB₂MoSi₂ based novel composites", Ceramics International, Vol.41, pp.7611-7617 (2015)
- 4) Z.B. Qi, B. Liu, Z.T. Wu, F.P. Zhu, Z.C. Wang, C.H. Wu: "A comparative study of the oxidation behavior of Cr₂N and CrN coatings", Thin Solid Films, Vol.544, pp.515–520(2013)
- I. Uvarova, I. Kud'L, Yeremenko, L. Lykhodid, D. Ziatkevich, T. Yarmola: "Sintering of powders in the CrSi₂-Ti(Ta)Si₂ systems depending on the methods for synthesis", Journal of the European Ceramic Society, Vol.30, pp.2947–2953 (2010)
- 中澤達夫,藤原勝幸,押田京一,服部忍,森山実:「電気・電子材料」,pp.138-144,コロナ社(2005.1)
- ゲ・ヴェ・サムソノフ, イ・エム・ヴィニツキー: 「デ ータブック高融点化合物便覧」, pp.12-54, 日ソ通信社 (1977.12)
- 松野外男,若井史博,岡田正見,奥田博:高強度セラミックスのノッチドビーム法による破壊靭性. 窯業協会 誌, Vol.90, No.5, pp.21-28(1982.5)
- 9) 中澤達夫,藤原勝幸,押田京一,服部忍,森山実:「電気・電子材料」,pp.144-148,コロナ社(2005.1)
- 10) 堀口勝三, 森山実, 押田京一, 板屋智之:ホット プレス法による SiC/VGCF 短繊維強化複合セラミ ックス焼結体の作製と特性-VGCF 均一分散溶液 の選定と複合体特性評価-. 長野工業高等専門学 校紀要, 第56号, 1-6(2022.6)